

リトリート学習会 2023 プログラム

日程：2023年7月21日（金）～22日（土）

東京大学 工学部 11号館内 HASEKO-KUMA HALL / ハイブリッド開催

第1日目	第2日目
<p>9:30-9:40 <b>開会挨拶</b> 田畑 仁（東京大学）</p> <p>司会 大矢 忍（東京大学）</p> <p><b>薄膜工学の基礎</b></p> <p>9:40-10:25 <b>薄膜の基礎</b>（45分） 近藤 高志（東京大学）</p> <p>10:30-11:15 <b>薄膜の応用</b>（45分） 北川 雅俊（都市活力研究所）</p> <p><b>薄膜評価・作製法（1）</b></p> <p>11:20-12:05 <b>力学的・機械的性質の評価</b>（45分） 佐々木 信也（東京理科大学）</p>	<p>司会 宮崎 誠一（名古屋大学）</p> <p><b>薄膜の機能と応用（1）</b></p> <p>9:30-10:15 <b>半導体薄膜 ～シリコン～</b>（45分） 浅野 種正（九州大学）</p> <p>10:20-11:05 <b>半導体薄膜 ～化合物～</b>（45分） 藤原 康文（大阪大学）</p> <p>11:10-11:55 <b>磁性薄膜</b>（45分） 斉藤 伸（東北大学）</p>
12:05-13:00 昼休み	11:55-13:00 昼休み
<p>司会 近藤 高志（東京大学）</p> <p>13:00-13:20 トピックス①</p> <p><b>自己組織化エレクトレット膜を用いた MEMSデバイスの開発</b>（20分） 山根大輔（立命館大学）</p> <p>13:25-14:10 <b>結晶構造評価</b>（45分） 酒井 朗（大阪大学）</p> <p>14:15-15:00 <b>化学気相成長</b>（45分） 杉山 正和（東京大学）</p> <p>15:00-15:10 休憩（10分）</p> <p>司会 浅野 種正（九州大学）</p> <p><b>薄膜評価・作製法（2）</b></p> <p>15:10-15:55 <b>物理気相成長</b>（45分） 須田 淳（名古屋大学）</p> <p>16:00-16:45 <b>薄膜の光学的性質</b>（45分） 潮 嘉次郎（株ニコン）</p> <p>16:50-17:35 <b>組成・状態分析</b>（45分） 宮崎 誠一（名古屋大学）</p>	<p>司会 徳田 崇（東京工業大学）</p> <p>13:00-13:20 トピックス②</p> <p><b>誘電体薄膜のプロセスと界面特性</b>（20分） 角嶋 邦之（東京工業大学）</p> <p><b>薄膜の機能と応用（2）</b></p> <p>13:25-14:10 <b>誘電体薄膜</b>（45分） 大見 俊一郎（東京工業大学）</p> <p>14:15-15:00 <b>有機薄膜</b>（45分） 関谷 毅（大阪大学）</p> <p>15:00-15:10 休憩（10分）</p> <p>司会 大見 俊一郎（東京工業大学）</p> <p><b>薄膜評価・作製法（3）</b></p> <p>15:10-15:55 <b>膜厚・形状評価</b>（45分） 田畑 仁（東京大学）</p> <p>16:00-16:45 <b>薄膜の化学的性質</b>（45分） 徳田 崇（東京工業大学）</p> <p>16:45-16:50 <b>閉会挨拶</b> 山本 哲也（高知工科大学）</p>